

# 開催案内

## 研究会 開催案内

### 第2回 光ネットワーク産業・技術研究会

日 時：平成30年7月31日（火）13:00～17:30

会 場：慶應義塾大学 三田キャンパス 北館ホール（港区三田）

テーマ：次世代光送受信技術動向

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 小西 E-mail: pnstudy@oitda.or.jp

### 第2回 自動車・モビリティフォトニクス研究会

日 時：平成30年8月1日（水）13:00～16:45

会 場：コープイン京都（京都市中京区井筒屋町）

テーマ：自動運転HMIおよび照明・レーザ応用

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/am/amstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 中野 E-mail: amstudy@oitda.or.jp

### 第2回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成30年8月30日（木）13:00～17:20

会 場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館（江東区青海）

テーマ：レーザー加工技術の最新動向（マクロ加工、AM）

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp

### 第2回 光材料・応用技術研究会

日 時：平成30年8月31日（金）13:00～17:00

会 場：日本レーザー（新宿区西早稲田）

テーマ：レーザーの高出力化と新たな材料処理 ～拡大する VCSEL 応用から材料の高付加価値処理技術まで～

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 間瀬 E-mail: omat@oitda.or.jp

### 第3回 自動車・モビリティフォトニクス研究会

日 時：平成30年10月12日（金）13:00～17:00

会 場：群馬大学 荒牧キャンパス ミューズホール（群馬県前橋市荒牧町）

テーマ：次世代モビリティの社会実装（仮）（見学会含む）

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/am/amstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 中野 E-mail: amstudy@oitda.or.jp

### 第3回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成30年10月24日（水）13:00～18:00

会 場：NTT 厚木研究開発センタ（神奈川県 厚木市森の里若宮）

テーマ：光実装・パッケージ

参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください

<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>

問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 三浦 E-mail: pdevice@oitda.or.jp